## 可控硅技术



作者: 胡浩文编著

出版社:北京:科学技术文献出版社;重庆分社

出版日期: 1989.12

总页数: 110

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10725720.html) 查找全本阅读方式

可控硅技术 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10725720.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10725720.html

书名: 可控硅技术